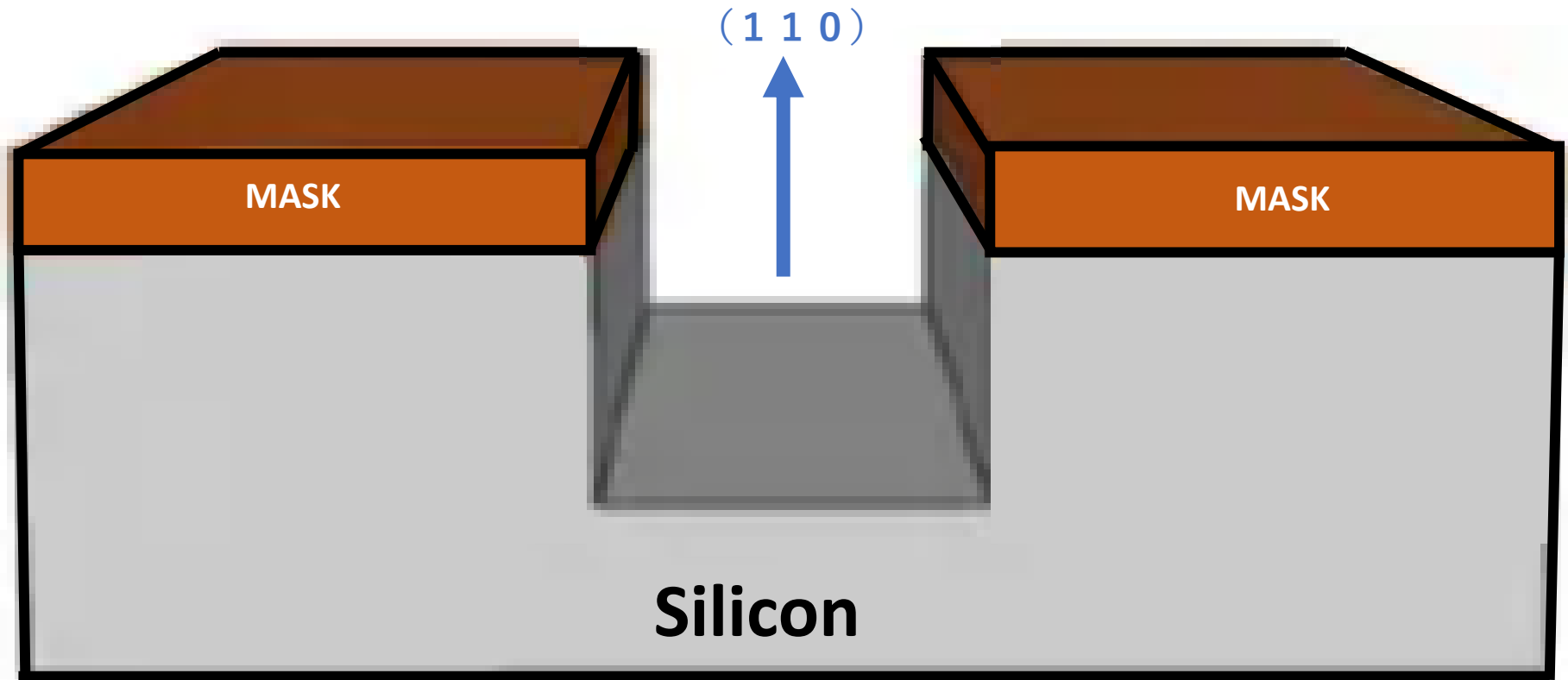


Grounded-surface PP-NP-P+ Double Junction type Solar Cell
JPA2020-13131 by Yoshiaki Hagiwara AIPS

SONYのBIPOLAR TRANSISTOR生産技術には KOH液によるSilicon のEtchingが鍵でした。

[How to make Multi Junction Solar Cell Yoshiaki Hagiwara.html](http://How_to_make_Multi_Junction_Solar_Cell_Yoshiaki_Hagiwara.html)



BIPOLAR TRANSISTOR 型ダブル接合太陽電池の生産技術でも KOH液によるSilicon のEtchingが鍵です。